

## СЕКЦІЯ «ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І ПРИСТРОЇ»

### ЕЛЕКТРОФІЗІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК КОБАЛЬТУ З ДІЕЛЕКТРИЧНИМ ТА МЕТАЛЕВИМ ПОКРИТТЯМ

пошук. Говорун Т.П., магістр. Осинський О.Г.

Робота присвячена вивченю впливу дифузії атомів покриття з нікелю та діоксиду кремнію на електрофізичні властивості плівок кобальту. Як підкладки використовувалися пластини з полікору ВК-100 з попередньо сконденсованими термічним методом контактними майданчиками Сu/Сr/П (П-підкладка). Плівки Со були отримані методом електронно-променевого випарування при температурі підкладки  $T_u = 375\text{-}385$  К, близькій до температури Дебая у масивних зразках Со. Тонкі покриття товщиною  $d \approx 1\text{-}2$  нм з нікелю та діоксиду кремнію наносились термічним методом. Конденсація тонкого покриття при  $T_u = 300$  К здійснювалась після відпалювання плівок Со протягом двох циклів за схемою "нагрівання-охолодження" в температурному інтервалі 300-650 К.

Відразу після нанесення тонкого покриття із Ni не відбувається відчутної зміни електричного опору ( $R$ ) базової плівки Со, хоча після відпалювання протягом третього циклу значення  $R$  зменшується на (9-18)%. Кутовий коефіцієнт  $\Delta R / \Delta T$  залежності опору від температури у плівках Со з покриттям із Ni має більше значення, ніж у плівках без покриття. Отриманий результат свідчить про підсилення розсіювання електронів на внутрішніх та зовнішніх межах плівки Со.

Для плівок Со з тонким покриттям із  $SiO_2$  після відпалювання спостерігається зменшення опору на (7-12)%, що, можливо, пов'язано із збільшенням коефіцієнта дзеркальності зовнішньої поверхні плівки.